# **PCT**

#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation  $^7$ :

C03B 32/00, 23/049, 23/047

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/24684

**A1** 

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

4. Mai 2000 (04.05.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/08136

(22) Internationales Anmeldedatum: 14. Oktober 1999 (14.10.99)

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

198 50 265.6

28. Oktober 1998 (28.10.98)

Veröffentlicht

DE

Mit internationalem Recherchenbericht.

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SCHOTT GLAS [DE/DE]; Hattenbergstrasse 10, D-55122 Mainz (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MARTIN, Rolf [DE/DE]; Dornburgerstrasse 164, D-07743 Jena (DE). MENZEL, Andreas [DE/DE]; Grüne Aue 44, D-07745 Jena (DE). CORIAND, Frank [DE/DE]; Buchaerstrasse 8c, D-07745 Jena (DE). SCHMIDT, Wolfgang [DE/DE]; Gartenstrasse 2, D-07743 Jena (DE).
- (74) Anwalt: BOCK, Gerhard; Pfeiffer & Partner, Winzerlaer Strasse 10. D-07745 Jena (DE).
- (54) Title: QUARTZ GLASS PLATES WITH HIGH REFRACTIVE INDEX HOMOGENEITY
- (54) Bezeichnung: QUARZGLASPLATTEN HOHER BRECHZAHLHOMOGENITÄT

### (57) Abstract

In order to produce homogenous quartz glass plates without streaks, a starting quartz glass body is used having an X–X geometrical axis and good refractive index homogeneity in its central area, the refractive index homogeneity decreasing as the axis lies further from the central area. Said body is divided into at least two concave parts by making longitudinal cuts parallel to the axis once the central area has been processed. Said parts are placed separately in corresponding molds and heated therein in such a way that they are molded to form quartz glass plates having the desired thickness.

### (57) Zusammenfassung

Zur Herstellung homogener, schlierenfreier Quarzglasplatten wird ein Ausgangs-Quarzglaskörper mit einer geometrischen Achse X-X und einer in seinem mittleren Bereich guten und mit dem Abstand von der Achse außerhalb des mittleren Bereichs abnehmenden Brechzahlhomogenität durch Längsschnitte parallel zur Achse in mindestens zwei schalenförmige Teile zerlegt, nachdem der mittlere Bereich ausgearbeitet worden ist. Diese Teile werden getrennt, in entsprechende Formen eingelegt und darin so erhitzt, daß sie sich in Quarzglasplatten von gewünschter Dicke umformen.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| AL            | Albanien                     | ES                     | Spanien                     | LS | Lesotho                     | SI | Slowenien              |
|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------|
| $\mathbf{AM}$ | Armenien                     | FI                     | Finnland                    | LT | Litauen                     | SK | Slowakei               |
| AT            | Österreich                   | $\mathbf{F}\mathbf{R}$ | Frankreich                  | LU | Luxemburg                   | SN | Senegal                |
| $\mathbf{AU}$ | Australien                   | GA                     | Gabun                       | LV | Lettland                    | SZ | Swasiland              |
| AZ            | Aserbaidschan                | GB                     | Vereinigtes Königreich      | MC | Monaco                      | TD | Tschad                 |
| BA            | Bosnien-Herzegowina          | GE                     | Georgien                    | MD | Republik Moldau             | TG | Togo                   |
| BB            | Barbados                     | GH                     | Ghana                       | MG | Madagaskar                  | TJ | Tadschikistan          |
| BE            | Belgien                      | GN                     | Guinea                      | MK | Die ehemalige jugoslawische | TM | Turkmenistan           |
| BF            | Burkina Faso                 | GR                     | Griechenland                |    | Republik Mazedonien         | TR | Türkei                 |
| BG            | Bulgarien                    | HU                     | Ungarn                      | ML | Mali                        | TT | Trinidad und Tobago    |
| BJ            | Benin                        | IE                     | Irland                      | MN | Mongolei                    | UA | Ukraine                |
| BR            | Brasilien                    | IL                     | Israel                      | MR | Mauretanien                 | UG | Uganda                 |
| BY            | Belarus                      | IS                     | Island                      | MW | Malawi                      | US | Vereinigte Staaten von |
| CA            | Kanada                       | IT                     | Italien                     | MX | Mexiko                      |    | Amerika                |
| CF            | Zentralafrikanische Republik | JР                     | Japan                       | NE | Niger                       | UZ | Usbekistan             |
| CG            | Kongo                        | KE                     | Kenia                       | NL | Niederlande                 | VN | Vietnam                |
| CH            | Schweiz                      | KG                     | Kirgisistan                 | NO | Norwegen                    | YU | Jugoslawien            |
| CI            | Côte d'Ivoire                | KP                     | Demokratische Volksrepublik | NZ | Neuseeland                  | ZW | Zimbabwe               |
| CM            | Kamerun                      |                        | Korea                       | PL | Polen                       |    |                        |
| CN            | China                        | KR                     | Republik Korea              | PT | Portugal                    |    |                        |
| CU            | Kuba                         | KZ                     | Kasachstan                  | RO | Rumänien                    |    |                        |
| CZ            | Tschechische Republik        | LC                     | St. Lucia                   | RU | Russische Föderation        |    |                        |
| DE            | Deutschland                  | LI                     | Liechtenstein               | SD | Sudan                       |    |                        |
| DK            | Dänemark                     | LK                     | Sri Lanka                   | SE | Schweden                    |    |                        |
| EE            | Estland                      | LR                     | Liberia                     | SG | Singapur                    |    |                        |

## Quarzglasplatten hoher Brechzahlhomogenität

## Beschreibung

5

10

15

20

25

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Quarzglasplatten hoher Brechzahlhomogenität gemäß der Gattung der Patentansprüche.

Bekanntlich werden zur Herstellung homogener, schlierenfreier Quarzglasplatten Quarzglaswalzen aufgeschmolzen und diesen durch thermische Umformung die gewünschte Plattenform gegeben. Ggf. ist vor der thermischen Umformung die äußerste (Mantel-) Schicht einer Quarzglaswalze mit zu geringer Brechzahlhomogenität abzuarbeiten. Die Herstellung der Quarzglaswalzen ist bspw. nach DE 32 26 451 und DE 42 03 287 möglich. Eine solche Quarzglaswalze hat Brechzahlhomogenitäten, die in axialer Richtung und in Umfangsrichtung besser als 2.10<sup>-6</sup> und nach dem Abarbeiten des Walzenrandes in radialer Richtung besser als 2.10-5 sind.

Für hochgenaue rotationssymmetrische optische Teile kann deshalb nur ein gewisser Kernbereich der Quarzglaswalze genutzt werden, welcher zumeist mit einem Diamanthohlbohrer herausgebohrt wird. Dadurch bleibt ein äußerer Zylinderring ungenutzt. Dieser Zylinderring kann bisher bspw. für Teile genutzt werden, die nur geringe oder keine Anforderungen an die optische Homogenität verlangen.

Bei der Herstellung von Quarzglasplatten kommt es oft nicht auf die rotationssymmetrische Anordnung und Einhaltung von Homogenitäten, sondern auf die Einhaltung der Homogenitäten an sich an, die axial in der Ausgangs-Quarzglaswalze mit  $\leq 2.10^{-6}$  gewährleistbar ist.

Aufgabe der Erfindung ist es nun, ein Verfahren anzugeben, das die zylindrischen "oder ähnlichen Ringe zur Herstellung von optischen Bauteilen hoher Brechzahlhomogenität aus Quarzglaswalzen nutzt.

Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des ersten Patentanspruchs gelöst. Vorteilhaft ist der schichtungsfreie Ausgangs-Quarzglaskörper eine zylindrische Walze, die vorzugsweise durch konzentrische Längsschnitte in schalenförmige Teile zerlegt wird, nachdem ggf. seine äußere Schicht abgearbeitet, bspw. abgeschliffen worden ist. Grundsätzlich wird gemäß der Erfindung aus dem Quarzglaskörper ein in Richtung der Achse X-X, parallel zu ihr

5

10

15

20

25

30

35

verlaufender innerer, vorzugsweise rotationssymmetrischer Bereich mit zumindest aber ausreichender Brechzahlhomogenität herausgetrennt. Der dabei entstehende Restkörper, vorzugsweise ein Zylinderring, wird in mindestens zwei, vorteilhaft drei Teile (Segmente) längs aufgetrennt, jedes dieser Teile in eine entsprechende Form gegeben und so erhitzt, daß es sich in dieser Form zu einer Quarzglasplatte gewünschter Dicke umformt. Vor dem Einlegen der schalenförmigen Teile in die Form werden vorteilhaft ihre radial gerichteten Begrenzungsflächen so beschnitten, daß innerer Umfang äußerer Umfang in der Relation 1 zu 1,4 bis 1,6 zueinander stehen; mit anderen Worten: Der innere Umfang ist mit 1,4 ... 1,6 zu multiplizieren, um den äußeren Umfang zu erhalten. Die Dicke der umgeformten Platte soll möglichst nicht wesentlich von der radial gerichteten Dicke des ihr zugrunde liegenden schalenförmigen Teils abweichen. Die Segmente werden so in die Form gelegt, daß ihre gekrümmten Außenflächen, welche die ursprünglichen Zylinderringaußenflächen sind, die Ober- bzw. Unterseite der umgeformten Platte bilden. Es hat sich als günstig erwiesen, die Länge und Breite der Form in ihren Innenmaßen dem schalenförmigen Teil so anzupassen, daß der äußere Umfang des schalenförmigen Teils zuzüglich 2 mm die Formbreite und die Länge des schalenförmigen Teils zuzüglich 2 mm die Formlänge ergibt. Die optische Achse O-O des jeweiligen Teilkörpers, das ist die Richtung, in der er optisch genutzt wird, steht zumindest annähernd rechtwinklig auf der Achse X-X des Ausgangs-Quarzglaskörpers. Damit sind Platten mit einer Brechzahlhomogenität rechtwinklig zur optischen Achse O-O von 2·10<sup>-6</sup> und besser herstellbar. Durchmesser und Höhe des Ausgangs-Quarzglaskörpers, die durch Anwendung unterschiedlicher Herstellungsund Umformtechnologien gezielt herstellbar sind, bestimmen dabei auch die Dimensionen der erfindungsgemäß anzufertigenden Quarzglasplatte, aus der ggf. ein genügend brechzahlhomogener Bereich herausgeschnitten werden kann. Weitere Möglichkeiten im Rahmen der Erfindung sind:

- die Herstellung von mehr als drei Segmenten aus einem Quarzglasring;
- die Herausarbeitung von optischen Bauteilen aus einer Quarzglaswalze oder mindestens einem der Segmente, deren/dessen optische Achse(n) (Nutzungsrichtungen) rechtwinklig zur Achse des Ausgangs-Quarzglaskörpers gerichtet sind/ist.

5

30

35

Die Erfindung wird nachtstehend an Hand der schematischen Zeichnung zweier Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1 einen Ausgangs-Quarzglaskörper in Seitenansicht,
- Fig. 2 eine ausgebohrte Glaswalze in Draufsicht,
- Fig. 3 die ausgebohrte Glaswalze gemäß Fig. 2 in Seitenansicht,
- Fig. 4 ein in eine Form eingelegtes Schalenteil und
- Fig. 5 die Herausarbeitung eines optischen Bauteils aus einem Schalenteil.
- In Fig. 1 ist ein Quarzglaskörper, eine Quarzglaswalze a mit einer 10 geometrischen Achse X-X dargestellt, in die als gestrichelte Linie b der Brechzahlverlauf über einem Durchmesser q eingetragen ist. Der Brechzahlverlauf ist in diesem Fall rotationssymmetrisch zur Achse X-X über den Querschnitt ausgebildet. Ausgehend von einem mittleren, ebenen nahezu Bereich oder ebenen b1. der auf Grund 15 des Herstellungsverfahrens eine gleichbleibend niedrige bzw. keine Brechzahlveränderung anzeigt, steigt die Brechzahl in einem äußeren Bereich b2 parabelförmig an.
- In Fig. 2 ist die Quarzglaswalze der Fig. 1 thermisch in einen Ausgangs-Quarzglaskörper c umgeformt worden, der einen bezüglich Fig. 1 unveränderten Homogenitätsverlauf aufweist und dessen zur Achse X-X rotationssymmetrischer mittlerer Bereich d mit einem Hohlbohrer herausgetrennt und dessen peripherer Mantelbereich e abgedreht oder abgeschliffen werden kann.
  - In Fig. 3 sind das Teil d mit günstiger Homogenität und das Teil e mit sehr ungünstiger Homogenität entfernt und der übrige Quarzglaskörper c ist in drei gleiche Teile c1, c2 und c3 aufgeteilt, von denen jedes ein Teil eines Zylinderringes ist.
  - In Fig. 4 befindet sich ein Zylinderringteil, bspw. c1, mit gebrochenen, rechtwinklig zur Zeichenebene bzw. parallel zu den Mantellinien des Zylinderringes verlaufenden Kanten g in einer Form f, in der es zur Platte p (gerissene Linie parallel zum Formboden) umgeformt wird, deren Brechzahlhomogenität rechtwinklig zur optischen Achse O-O

entsprechend dem axialen Brechzahlverlauf und dem Brechzahlverlauf in Umfangsrichtung in der Walze a gut, jedoch nicht rotationssymmetrisch ist.

In Fig. 5 ist wieder ein Segment c1 dargestellt, aus dem ein optisch wirksames Bauteil h mit einer zur Achse X-X rechtwinkligen optischen Achse O-O herausgetrennt wird. Die Achse X-X selbst ist rechtwinklig zur Zeichenebene gerichtet. Für die weitere, zweckentsprechende Gestaltung dieses Bauteils kann es günstig sein, die gerundeten Flächen i in ebene Flächen abzuarbeiten.

Durch die Erfindung werden aus optisch schlecht verwertbaren Zylinderbzw. Zyinderringteilen mit gegebener Brechzahlverteilung optisch hochwertige Platten erzeugt, deren Brechzahlhomogenität gemäß Vorstehendem von der Homogenität der Ausgangsteile bestimmt wird. Insbesondere wird die meist gute Homogenität der Ausgangsteile in axialer und peripherer Richtung genutzt, um die oft geforderte gute Homogenität an den erzeugten Platten zu erreichen.

Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden Ansprüchen und der Zeichnung dargestellten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination miteinander erfindungswesentlich sein.

- 5 -

# <u>Bezugszeichenliste</u>

| a          | Ausgangs-Quarzglaskörper, Quarzglaswalze |
|------------|--|
| b          | Linie (Brechzahlhomogenitätsverlauf)     |
| b1         | ebener Bereich                           |
| b2         | äußerer Bereich (parabelförmig)          |
| c          | Quarzglaskörper                          |
| c1, c2, c3 | Teile eines Zylinderringes               |
| d          | mittlerer Bereich                        |
| e          | peripherer Mantelbereich                 |
| f          | Form                                     |
| g          | gebrochene Kanten                        |
| h          | Bauteil                                  |
| i          | gerundete Flächen                        |
| p          | Platte                                   |
| q          | Durchmesser                              |
| O-O        | optische Achse                           |
| X-X        | geometrische Achse                       |

- 6 -

### <u>Patentansprüche</u>

5

10

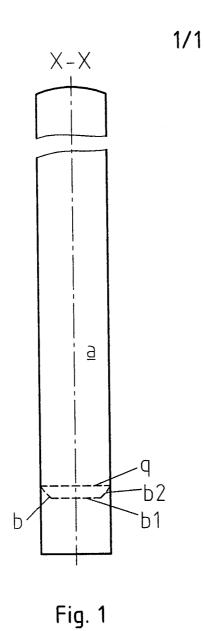
15

20

25

- 1. Verfahren Herstellung Quarzglasplatten hoher zur von Brechzahlhomogenität aus einem Ausgangs-Quarzglaskörper mit einer in seiner geometrischen Achse X-X und in Umfangsrichtung hohen Brechzahlhomogenität einem zumindest angenähert und rotationssymmetrisch zur Achse X-X veränderlichen Brechzahlverlauf, dadurch gekennzeichnet, daß der Ausgangs-Quarzglaskörper parallel zur Achse X-X in mindestens zwei schalenförmige Teile zerlegt wird, die getrennt in entsprechende Formen eingelegt und in diesen Formen so erhitzt werden, daß sie sich in vorzugsweise Quarzglasplatten von gewünschter Dicke umformen.
  - 2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zerlegung in die schalenförmigen Teile in jedem Fall die Achse X-X enthält.
  - 3. Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Ausgangs-Quarzglaskörper zylindrisch ist.
- 4. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß von dem Ausgangs-Quarzglaskörper ein in Richtung der Achse X-X verlaufender innerer Bereich ausreichender Brechzahlhomogenität und/oder ein in Richtung der Achse X-X verlaufender peripherer Bereich entfernt und danach die Zerlegung des so entstandenen Restkörpers in die schalenförmigen Teile erfolgt.
- 5. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der innere Bereich des Ausgangs-Quarzglaskörpers mit einem Hohlbohrer herausgetrennt wird.
  - 6. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der periphere Bereich des Ausgangs-Quarzglaskörpers abgearbeitet wird.
- 7. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die äußeren, parallel zur Achse X-X verlaufenden Kanten der schalenförmigen Teile vor dem Einbringen dieser Teile in die Formen beschnitten werden.

8. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß aus den schalenförmigen Teilen optische Bauteile herausgearbeitet werden, deren optische Achsen O-O zumindest nahezu rechtwinklig zur Achse X-X gerichtet sind.



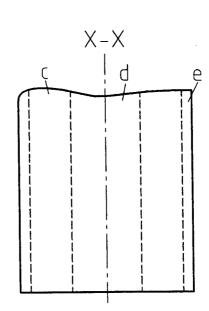


Fig. 2

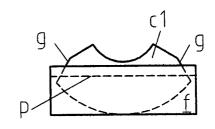


Fig. 4

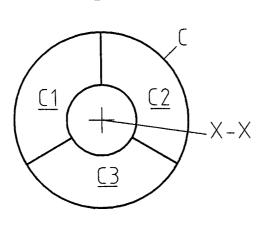


Fig. 3

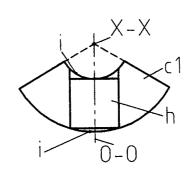


Fig. 5

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No PCT/EP 99/08136

| A. CLASSI    | FICATION OF SUBJECT MATTER   | LL   |                                       |
|--------------|--|--|---------------------------------------|
| IPC 7        | FICATION OF SUBJECT MATTER C03B32/00 C03B23/049 C03B23/0   | 047  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              | o International Patent Classification (IPC) or to both national classific  | ation and IPC  |                                       |
|              | SEARCHED  cumentation searched (classification system followed by classification)                                      | on symbols)  |                                       |
| IPC 7        | C03B   |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
| Documentat   | tion searched other than minimum documentation to the extent that  | such documents are included in the fields sea  | arched                                |
|              |  |  |                                       |
| Electronic d | ata base consulted during the international search (name of data ba  | ise and, where practical, search terms used)   |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
| C. DOCUM     | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT   |  |                                       |
| Category °   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the re  | levant passages  | Relevant to claim No.                 |
|              |  |  |                                       |
| Α            | EP 0 673 888 A (SHIN-ETSU QUARTZ   | PRODUCTS)  | 1                                     |
|              | 27 September 1995 (1995-09-27)<br>the whole document   |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
|              |  |  |                                       |
| <u> </u>     |  |  |                                       |
| Furt         | her documents are listed in the continuation of box C.   | X Patent family members are listed i   | n annex.                              |
| ° Special ca | ategories of cited documents :   | "T" later document published after the inter   | national filing date                  |
|              | ent defining the general state of the art which is not<br>dered to be of particular relevance                          | or priority date and not in conflict with to<br>cited to understand the principle or the | he application but                    |
|              | document but published on or after the international   | invention "X" document of particular relevance; the cl                                   | aimed invention                       |
| "L" docume   | ent which may throw doubts on priority claim(s) or   | cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the doc              |                                       |
| citatio      | is cited to establish the publication date of another<br>n or other special reason (as specified)                      | "Y" document of particular relevance; the cl<br>cannot be considered to involve an inv   |                                       |
| other        | ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means  | document is combined with one or mo-<br>ments, such combination being obviou             |                                       |
| "P" docume   | ent published prior to the international filing date but<br>han the priority date claimed                              | in the art. "&" document member of the same patent f                                     | amily                                 |
| Date of the  | actual completion of the international search  | Date of mailing of the international sea   | -                                     |
|              | F 1  |  |                                       |
| 1            | February 2000  | 08/02/2000   |                                       |
| Name and     | mailing address of the ISA   | Authorized officer   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|              | European Patent Office, P. B. 5818 Patentlaan 2<br>NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, |  |                                       |
|              | Fax: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,   | Van den Bossche, N   | <b>I</b>                              |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inte onal Application No
PCT/EP 99/08136

| Patent document cited in search report |   | Publication date |                  | atent family<br>member(s) | Publication date |
|--|---|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| EP 673888 A                            | Α | 27-09-1995       | US 5970746 A 26- | 17-10-1995<br>26-10-1999  |                  |
|  |   |                  | US               | 5790315 A                 | 04-08-1998       |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Ints ionales Aktenzeichen
PCT/EP 99/08136

|  |   |   | 00100  |
|--|---|---|--|
| A. KLASSI<br>IPK 7                           | FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES<br>C03B32/00 C03B23/049 C03B23/0   | 47  |  |
| Nach der In                                  | ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas  | sifikation und der IPK  |  |
|  | RCHIERTE GEBIETE  |   |  |
| Recherchie                                   | rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol<br>C03B  | le )  |  |
| Recherchie                                   | rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow   | weit diese unter die recherchierten Gebiete f   | allen  |
| Während de                                   | er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na   | ame der Datenbank und evtl. verwendete Si   | uchbegriffe)   |
| C. ALS WE                                    | SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  |   |  |
| Kategorie°                                   | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe  | e der in Betracht kommenden Teile   | Betr. Anspruch Nr.   |
| A  | EP 0 673 888 A (SHIN-ETSU QUARTZ 27. September 1995 (1995-09-27) das ganze Dokument   | PRODUCTS)   | 1  |
|  |   |   |  |
|  | tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu<br>nehmen  | X Siehe Anhang Patentfamilie  | ·  |
|  |   |   | into weaking a long A manada da da ka  |
| "A" Veröffe<br>aber r<br>"E" älteres<br>Anme | intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,<br>nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist<br>Dokument, das deoch erst am oder nach dem internationalen<br>Identatum, des flootiet werden ist                                  | "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem i<br>oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht v<br>Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur<br>Erfindung zugrundeliegenden Prinzips o<br>Theorie angegeben ist<br>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeut | worden ist und mit der<br>zum Verständnis des der<br>ider der ihr zugrundeliegenden<br>ung; die beanspruchte Erfindung |
| scheil<br>ander<br>soll od<br>ausge          | nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer<br>en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden<br>der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie<br>führt)                                   | werden, wenn die Veröffentlichung mit e   | chtet werden<br>ung; die beanspruchte Erfindung<br>it beruhend betrachtet<br>einer oder mehreren anderen               |
| eine E<br>"P" Veröffe                        | entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,<br>Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht<br>entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach<br>beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist | Veröffentlichungen dieser Kategorie in \<br>diese Verbindung für einen Fachmann r<br>"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben   | naheliegend ist  |
|  | Abschlusses der internationalen Recherche   | Absendedatum des internationalen Rec  |  |
| 1  | . Februar 2000  | 08/02/2000  |  |
| Name und                                     | Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde<br>Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL – 2280 HV Rijswijk  | Bevollmächtigter Bediensteter   |  |
|  | Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax: (+31–70) 340–3016  | Van den Bossche, W  | I  |

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Inter Inales Aktenzeichen
PCT/EP 99/08136

|   | <del></del> | 1   |                |                                     | 99/08136                               |   |  |
|---|-------------|---|----------------|-------------------------------------|--|---|--|
| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument |             | Im Recherchenbericht<br>ngeführtes Patentdokument |                | Datum der<br>Veröffentlichung       | Mi<br>F                                | glied(er) der Datum der atentfamilie Veröffentlichung |  |
| EP 673888                                       | Α           | 27-09-1995  | JP<br>US<br>US | 7267662 A<br>5970746 A<br>5790315 A | 17-10-1995<br>26-10-1999<br>04-08-1998 |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |
|   |             |   |                |                                     |  |   |  |